# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-139563

(43) Date of publication of application: 22.05.2001

(51)Int.CI.

C07D253/08

(21)Application number: 11-324248

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

15.11.1999

(72)Inventor: JINBO YOSHIHIRO

**TAKEUCHI YOSUKE** 

(54) METHOD OF PRODUCING 1,2,3-BENZOTRIAZIN-4(3H)-ONE DERIVATIVE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of producing a 1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one derivative having a sulfonyl group at the 3-position, capable of producing the derivative in a high yield. SOLUTION: This method of producing the 1,2,3benzotriazin-4 (3H)-one derivative comprises reacting a compound expressed by the general formula (II) (RI, R2, R3 and R4 are each H, a halogen, an alkyl, an aryl or the like) with a compound expressed by the general formula (III) (R5 is an alkyl or an aryl; and X is a halogen) in the presence of a base in an organic solvent to form the 1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one derivative expressed by the general formula (I). wherein a base which is slightly soluble in the organic solvent is used as the base, and the reaction is

·爱式(()

一般式仰

-Kest COD

75 302X

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

carried out in a solid-liquid two phase system.

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-139563 (P2001-139563A)

(43)公開日 平成13年5月22日(2001.5.22)

(51) Int.Cl.7

C 0 7 D 253/08

識別記号

F I C 0 7 D 253/08 テーマコード(参考)

### 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

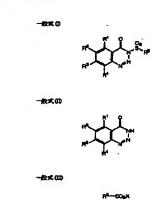
| (21)出願番号 | 特願平11-324248            | (71)出願人                                 |                      |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|          |                         |                                         | 富士写真フイルム株式会社         |
| (22)出顧日  | 平成11年11月15日(1999.11.15) |                                         | 神奈川県南足柄市中沼210番地      |
|          |                         | (72)発明者                                 |                      |
|          |                         |                                         | 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 |
|          |                         |                                         | フイルム株式会社内            |
|          |                         | (72)発明者                                 | 竹内 洋介                |
|          |                         |                                         | 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 |
|          |                         |                                         | フイルム株式会社内            |
|          |                         | (74)代理人                                 | 100079049            |
|          |                         | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 弁理士 中島 淳 (外3名)       |
|          |                         |                                         | 7/42 / 12 / 17 / 17  |
|          |                         |                                         |                      |
|          |                         |                                         |                      |
|          |                         |                                         |                      |

## (54) 【発明の名称】 1, 2, 3-ベンゾトリアジン-4 (3H) オン誘導体の製造方法

#### (57)【要約】

ホニル基を有する1, 2, 3-ベンゾトリアジン-4 (3H) オン誘導体の製造方法を提供すること。 【解決手段】 一般式 (II) で表される化合物と一般式 (III) で表される化合物との反応を、有機溶媒中、有機溶媒に難溶な塩基の存在下、固一液二相系にて行なうことにより、一般式 (1) で表される1, 2, 3-ベンゾトリアジン-4 (3H) オン誘導体を生成させる。 【化1】

【課題】 収率良く製造することが可能な、3位にスル



式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 及び $R^4$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、-O  $R^{11}$ 、-S  $R^{11}$ 、-S  $R^{11}$ 、-C O O  $R^{11}$  、-C O N  $R^{11}$   $R^{12}$ 、-S O 2  $R^{11}$  、-S O 2 N  $R^{11}$   $R^{12}$  、-C O R  $R^{11}$  、 $R^{12}$  、 $R^{12}$  、 $R^{12}$  以一ル基を表し、 $R^{11}$  、 $R^{12}$  はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基の何れかを表す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(II)で表される化合物と下記一般式(III)で表される化合物との反応を、有機溶媒中、有機溶媒に難溶な塩基の存在下、固一液二相系にて行なうことにより、下記一般式(I)で表される1,2,3ーベンゾトリアジンー4(3H)オン誘導体を生成させることを特徴とする1,2,3ーベンゾトリアジンー4(3H)オン誘導体の製造方法。

【化1】 一般式(0

一般式(山)

一般式(III)

8<sup>5</sup>—SO<sub>2</sub>X

上記式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、-O  $R^{11}$ 、 $-SR^{11}$ 、 $-COR^{11}$ 、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{11}$  、 $-COR^{$ 

【請求項2】 有機溶媒に難溶な塩基として、無機塩基 40 を用いることを特徴とする請求項1に記載の1,2,3 ーベンゾトリアジンー4(3H)オン誘導体の製造方法。

【請求項3】 有機溶媒に難溶な塩基として、アルカリ金属炭酸塩、アルカリ金属炭酸水素塩、アルカリ土類金属炭酸塩、ホウ酸塩のいずれかを用いることを特徴とする請求項1に記載の1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の製造方法。

【請求項4】 有機溶媒に難溶な塩基を、一般式(II) で表される化合物に対して0.8モル当量~5.0モル 50

当量用いることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか1に記載の1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の製造方法。

【請求項5】 有機溶媒として、アミド系極性溶媒を用いることを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか1に記載の1,2,3ーベンゾトリアジンー4(3H)オン誘導体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体、さらに詳しくは3-スルホニル置換-1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体は、抗バクテリア、抗痙攣活性を有する化合物であり、従来、特開平9-286782号公報、特願平11-43173号公報、米国特許3316262号明細書、米国特許5424268号明細書に記載された方法等が、製造方法として提案されている。

【0003】しかしながらこれらの製造方法では、3位にスルホニル基を有する1,2,3ーベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体を収率良く製造することができなかった。これは、上記製造方法では反応に塩基を用いており、生成物たる1,2,3ーベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体が、前記反応時に用いられる塩基に弱く、生成物が一部分解するためであると考えられる。【0004】

【発明が解決しようとする課題】したがって本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みて為されたものであり、詳しくは、3位にスルホニル基を有する1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体を収率良く製造することが可能な1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の製造方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的は、以下の本発明により達成される。すなわち本発明は、<1> 下記一般式 (II) で表される化合物と下記一般式 (III) で表される化合物との反応を、有機溶媒中、有機溶媒に難溶な塩基の存在下、固一液二相系にて行なうことにより、下記一般式 (I) で表される1, 2, 3-ベンゾトリアジンー4 (3H) オン誘導体を生成させることを特徴とする1, 2, 3-ベンゾトリアジンー4 (3H) オン誘導体の製造方法である。

[0'006]

【化2】 一般式()

一般式(11)

一般式(III)

#### R6-SO2X

【0007】上記式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、 $-OR^{11}$ 、 $-SR^{11}$ 、 $-COOR^{11}$ 、 $-CONR^{11}$   $R^{12}$ 、 $-SO_2R^{11}$ 、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$ 、 $-COR^{11}$  、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  、 $-COR^{11}$  、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  、 $-COR^{11}$  、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  、 $-COR^{11}$  、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  、 $-COR^{11}$  、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  はそれぞれずれかを表し、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  はそれぞれなし、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  はそれぞれないずれかを表す。 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$  はそれぞれないずれかを表す。

【0008】<2> 有機溶媒に難溶な塩基として、無機塩基を用いることを特徴とする<1>に記載の1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の製造方法である。

【0009】<3> 有機溶媒に難溶な塩基として、アルカリ金属炭酸塩、アルカリ金属炭酸水素塩、アルカリ 土類金属炭酸塩、ホウ酸塩のいずれかを用いることを特徴とする<1>に記載の1,2,3-ベンゾトリアジン 40-4(3H)オン誘導体の製造方法である。

【0010】<4> 有機溶媒に難溶な塩基を、一般式 (II) で表される化合物に対して0.8モル当量~5.0モル当量用いることを特徴とする<1>~<3>のいずれか1に記載の1,2,3-ベンゾトリアジン-4 (3H) オン誘導体の製造方法である。

【0011】<5> 有機溶媒として、アミド系極性溶媒を用いることを特徴とする<1>~<4>のいずれか1に記載の1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の製造方法である。

4

【0012】<6> 一般式(II)で表される化合物と一般式(III)で表される化合物との反応を、-5℃~70℃の間の温度で行なうことを特徴とする<1>~<5>のいずれか1に記載の1,2,3ーベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の製造方法である。

【0013】本発明によれば、一般式(II)で表される 化合物と一般式(III)で表される化合物との反応を有機溶媒中で行わせ、かつ、塩基として有機溶媒に難溶な塩基を用いることで、該塩基を反応系で固相として存在 させることにより、塩基に弱く有機溶媒に可溶な、生成物たる1,2,3ーベンゾトリアジンー4(3H)オン誘導体と、前記塩基と、を効率的に分離し、生成物が分解されるのを効果的に防止することができるため、生成物を収率良く得ることができる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 [一般式(II)で表される化合物と一般式(III)で表される化合物との反応]下記一般式(II)で表される化合物との反応 を、有機溶媒中、有機溶媒に難溶な塩基の存在下に行なうと、一般式(I)で表される1,2,3一ベンゾトリアジンー4(3H)オン誘導体が良好な収率で製造できる。以下、本発明に用いられる各材料、および反応条件について説明する。

【0015】a)一般式(II)で表される化合物および一般式(III)で表される化合物

一般式(II)で表される化合物および一般式(III)で 表される化合物は、以下に示す通りである。

[0016]

【化3】

~一般式(11)

一般式(III)

#### R5-SO2X

【0017】上記式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、 $-OR^{11}$ 、 $-SR^{11}$ 、 $-COOR^{11}$ 、 $-CONR^{11}$   $R^{12}$ 、 $-SO_2R^{11}$ 、 $-SO_2NR^{11}$   $R^{12}$ 、 $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、  $-COR^{11}$  、 -

【0018】R¹、R²、R³およびR⁴で表されるハロゲ 50 ン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨ

ウ素原子が好ましく、特に塩素原子、臭素原子が好ましい。

【0019】R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>で表されるアルキ ル基は、置換基を有していても無置換でもよい。当該ア ルキル基としては、総炭素数1から30のアルキル基が 好ましく、例えば、メチル、エチル、ノルマルプロピ ル、イソプロピル、ノルマルブチル、ターシャリーブチ ル、ノルマルヘキシル、ノルマルオクチル、2-エチル ヘキシル、3,5,5,-トリメチルヘキシル、ノルマ ルドデシル、シクロヘキシル、ベンジル、αーメチルベ 10 ンジル、アリル、2-クロロエチル、2-メトキシエチ ル、2-エトキシエチル、2-フェノキシエチル、2-(2, 5-ジーターシャリーアミルフェノキシ) エチ ル、2-ベンゾイルオキシエチル、メトキシカルボニル メチル、メトキシカルボニルエチル、プトキシカルボニ ルエチル、2ーイソプロピルオキシエチル、2ーメタン スルホニルエチル、2-エトキシカルボニルメチル、1 - (4-メトキシフェノキシ) -2-プロピル、トリク ロロメチル、トリフルオロメチルが好ましい。

【0020】R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>で表されるアリール基は、置換基を有していても無置換でもよい。当該アリール基としては、総炭素数6から30のアリール基が好ましく、例えば、フェニル、4ーメチルフェニル、3ーメチルフェニル、2ークロロフェニルが好ましい。

【0021】R<sup>5</sup>で表されるアルキル基は、置換基を有していても無置換でもよい。当該アルキル基としては、具体的には、メチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、ノルマルブチル、ターシャリーブチル、ノルマルベキシル、ノルマルオクチル、2ーエチルヘキシル、ドジル、3,5,5,-トリメチルヘキシル、ノルマルドデシル、シクロヘキシル、ベンジル、αーメチルベンジル、アリル、2ーメタンスルホニルエチル、2ーイソプロピルオキシエチル、2ー(2,5ージーtーアミルフェノキシ)エチル、2ーフェノキシエチル、1ー(4ーメトキシフェノキシ)-2ープロピルが好ましい。

【0022】R<sup>5</sup>で表されるアリール基は、置換基を有していても無置換でもよい。当該アリール基としては、総炭素数6から30のアリール基が好ましく、例えば、フェニル、4ーメチルフェニル、3ーメチルフェニル、402ーメチルフェニル、4ークロロフェニル、2ークロロフェニル、4ードデシルフェニル、2ーnーオクチルオキシー5ーtーオクチルフェニル、2ー(nーペキシルオキシカルボニル)フェニル、2ー(nーオクチルオキシカルボニル)フェニル、2ー(nーデシルオキシカルボニル)フェニル、2ー(nーデシルオキシカルボニル)フェニル、3ー(nーオクチルオキシカルボニル)フェニル、3ー(nーオクチルオキシカルボニル)フェニル、4ー(2ーエチルペキシルオキシカルボニル)フェニル、2ー(2ー(4ーメトキシフェノキシ)エトキシカルボニル)フェニル、2ー(2ー(4ー 50

ブトキシフェノキシ) エトキシカルボニル) フェニルが

好ましい。 【0023】 $R^{11}$ ,  $R^{12}$  は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基からなる群から選ばれるいずれかを表す。

【0024】  $R^{11}$ ,  $R^{12}$  で表されるアルキル基は、置換基を有していても無置換でもよい。当該アルキル基としては、具体的には、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ペキシル、n-4クチル、2-エチル ペキシル、ドデシル、2-ベンゾイルオキシエチル、2-メタンスルホニルエチル、2-エトキシカルボニルメチル、2-イソプロピルオキシエチル、2-(2,5-ジー1-アミルフェノキシ)エチル、1-(4-メトキシフェノキシ)-2-プロピル、ベンジル、 $\alpha-$ メチルベンジル、トリクロロメチル、トリフルオロメチルが好ましい。

【0025】R<sup>11</sup>, R<sup>12</sup>で表されるアリール基は、置換基を有していても無置換でもよい。当該アリール基としては、具体的には、フェニル、4ーメチルフェニル、2ークロロフェニル、4ークロロフェニルが好ましい。

【0026】Xで表されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子が好ましく、塩素原子が特に好ましい。

【0027】反応の際、得率および経済上の観点から、一般式(II)で表される化合物と一般式(III)で表される化合物は0.5から2.0の比率(モル)で用いることが好ましい。

【0028】b) 有機溶媒に難溶な塩基

本発明に用いられる「有機溶媒に難溶な塩基」における「塩基」とは、水中に放置したときに該水溶液のpHが7以上になる化合物を指す。また、「有機溶媒に難溶な塩基」としては、反応系に用いられる有機溶媒に対する溶解度が10%質量/体積以下のものが好ましく、5%質量/体積以下のものがより好ましい。

【0029】本発明における「有機溶媒に難溶な塩基」の使用量は、一般式(II)で表される化合物の0.8モル当量から5.0モル当量とすることが好ましい。特に好ましくは、一般式(II)で表される化合物の0.95モル当量から2.0モル当量とすることである。

【0030】本発明における「有機溶媒に難溶な塩基」としては、有機塩基、無機塩基ともに用いることができるが、無機塩基を用いることで副反応等の抑制を行なうことができる。したがって「有機溶媒に難溶な塩基」としては、無機塩基が好ましく、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属水酸化物、アルカリ金属炭酸塩、ホウ酸塩がより好ましく、アルカリ金属炭酸塩、ホウ酸塩がより好ましく、アルカリ金属炭酸塩、ホウ酸塩が特に好ましい。例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素カリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素カリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素カリウム、

ホウ酸ナトリウム(硼砂)が特に好ましい。

#### 【0031】c)有機溶媒

本発明における有機溶媒としては、通常の有機合成反応に使用できる有機溶媒を用いることができる。なかでも、塩化メチレン、アセトニトリル、プロピオニトリル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、あるいはアミド系極性有機溶媒を用いることが好ましく、アミド系有機溶媒が特に好ましく、具体的には、N,Nージメチルホルムアミド、Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン、1,3ージメチルイミダゾ10リジノンが好ましい。

#### 【0032】d) 反応条件

【0033】 [生成物たる一般式(I) で表される1, 2, 3-ベンゾトリアジン-4(3H) オン誘導体] 本 20 発明により生成される1, 2, 3-ベンゾトリアジン-

4 (3H) オン誘導体は、下記一般式(1)で表される ものである。

8

[0034]

【化4】 一般式()

【0035】上記一般式 (I) 中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、および $R^5$ は、全て前記一般式 (II) および一般式 (III) におけるものと同一であり、その好ましいものも同一である。

【0036】本発明により生成される1,2,3ーベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体の具体例を以下に挙げるが、本発明は、これらの限定されるものではな

【0037】 【化5】

A-1
OH<sub>3</sub>SO<sub>2</sub>
N
S
N

A-2

10

A-4
CH<sub>3</sub>SO<sub>2</sub> OC<sub>6</sub>H<sub>17</sub><sup>n</sup>
N° N S C<sub>6</sub>H<sub>17</sub>(t)

A-7

A-8

O<sub>2</sub>N

O<sub>2</sub>N

O<sub>3</sub>

O<sub>4</sub>N

O<sub>7</sub>

O<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>

O<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

O<sub>8</sub>

O

A-9
N-N-S-C<sub>12H25</sub>
[0038]

A-12

A-11

12

A-13

A-14

A-15

A-16

[0039]

【化7】

A-17

A-18

A-19

A-21

A-22

[0040]

【実施例】次の諸例は本発明をより詳細に説明するためのものであり、決して本発明の範囲を限定するものでは 30 ない。実験は、水浴中で三口フラスコを用いてメカニカルスターラにより撹拌することで反応を行なった。化合物の所要量は質量部(g)によって示した。

【0041】 [実施例1 (例示化合物 A - 5 の合成)] 6-メチルスルホニルー1, 2, 3-ベンゾトリアジンー4 (3 H) オン11.3 gと、硼砂 (Na2 B4 O7・10 H2 O) 26.7 gとを、N, N-ジメチルホルムアミド100 m1に懸濁し、29℃で1時間攪拌した。その後、2-(n-オクチルオキシカルボニル) ベンゼンスルホニルクロリド20.0 gを滴下した。室温下にて1時間攪拌した後、氷水300 gを添加し、さらに室温下にて1時間攪拌した。析出した結晶を濾集し、40℃で乾燥し、21.3 gの目的物の粗結晶を得た。これを酢酸エチルに溶解し、不溶物を濾過した後、濾液を減圧濃縮し、残渣にメタノール/エタノール=1/1の混合物50mlを加えて結晶化させ、16.4 gの目的物(前記例示化合物 A - 5) を得た。

【0042】収率52.4%(質量基準)。 <sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>):8.84(s,1H), 8.60(m,1H),8.30(dd,1H),8. 24 (dd, 1H), 7. 80 (m, 2H), 7. 70 (m, 1H), 4. 38 (t, 2H), 3. 14 (s, 3H), 1. 80 (tt, 2H), 1. 50-1. 21 (m, 10H), 0. 84 (t, 3H)

【0043】 [実施例2(例示化合物A-150合成)] 6-メチルスルホニル-1, 2, 3-ベンゾトリアジン-4 (3 H) オン11. 3 g と、硼砂(N a 2 B 4 O 7 · 1 O H 2 O) 2 6. 7 g とを、N, N-ジメチルホルムアミド1 O 0 m 1 に懸濁し、3 1  $\mathbb C$  で 1 時間攪拌した。その後、2- (n-デシルオキシカルボニル)ベンゼンスルホニルクロリド1 9. 9 g を滴下した。室温下にて1 時間攪拌した後、氷水2 0 0 g を添加し、さらに室温下にて1 時間攪拌した。析出した結晶を濾集し、4 0  $\mathbb C$  で乾燥し、2 0. 8 g 0 目的物の粗結晶を得た。これを酢酸エチルに溶解し、不溶物を濾過した後、濾液を減圧濃縮し、残渣にメタノール1 0 0 m 1 を加えて結晶化させ、1 6. 5 g 0 目的物(前記例示化合物A-1 5)を得た。

【0044】収率52.9%(質量基準)。 <sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>):8.84(s,1H), 8.60(m,1H),8.30(dd,1H),8. 24(dd,1H),7.80(m、2H)、7.70 (m、1H),4.36(t,2H),3.14(s,

3H), 1. 80 (tt, 2H), 1. 50-1. 21 (m, 14H), 0. 84 (t, 3H)

【0045】 [比較例1 (例示化合物A-5の合成)] 6-メチルスルホニルー1, 2, 3-ベンゾトリアジンー4 (3H) オン11.3gと、トリエチルアミン6.1gとを、アセトニトリル50mlに懸濁し、氷水で冷却した。この液の中に、2-(n-オクチルオキシカルボニル) ベンゼンスルホニルクロリド20.0gを滴下した。室温下にて1時間攪拌した後、氷水300gを添加し、そのまま1時間攪拌した。その後反応液を酢酸エ 10チルで抽出し、減圧濃縮した。得られた濃縮液をシリカゲルクロマトグラフにより精製した後、メタノール50mlを加えて結晶を析出させ、濾集し、7.9gの目的

16

物(前記例示化合物 A - 5) を得た。 【0046】収率25.2%(質量基準)。 「H-NMR (CDCl3):8.84(s,1H), 8.60(m,1H),8.30(dd,1H),8. 24(dd,1H),7.80(m、2H)、7.70 (m、1H),4.38(t,2H),3.14(s,3H),1.80(tt,2H),1.50-1.21 (m,10H),0.84(t,3H) 【0047】

【発明の効果】本発明によれば、特別な装置を必要とせず、穏和な条件下、簡便な操作により3位にスルホニル基を有する1,2,3ーベンゾトリアジン-4(3H)オン誘導体を収率良く合成することができる。

20

30